(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

FΙ

(11)特許出願公開番号

特開平7-138561

(43)公開日 平成7年(1995)5月30日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号 庁内整理番号 技術表示箇所

C09K 11/06

Z 9159-4H

H05B 33/14

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 26 頁)

(21)出顧番号	特顧平5-288353	(71) 出願人	000183646 出光興産株式会社
(22) 出顧日	平成5年(1993)11月17日	(72)発明者	東京都千代田区丸の内3丁目1番1号
		(72)発明者	
		(72)発明者	補本 正 千葉県袖ケ浦市上泉1280番地 出光興産株 式会社内
		(74)代理人	弁理士 大谷 保

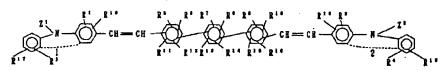
(54) 【発明の名称】 有機エレクトロルミネッセンス素子

(57)【要約】

【目的】 正孔輸送性に優れるとともに、素子化しても 結晶化することのない熱安定性の良好な化合物を含有す る薄膜性に優れる有機エレクトロルミネッセンス素子を* *提供すること。

【構成】 一般式(1)

【化1】



...(1)

〔式中の各記号は明細書に記載のとおりである。〕で表 されるターフェニレン誘導体のスチリル化合物を含有す

ることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子 である。

【特許請求の範囲】 【請求項1】 一般式(I) *【化1】

〔式中、R¹~R²ºは、それぞれ独立に水素原子、ハロ 10 定構造のスチリルアミン化合物を含有する薄膜性に優れ ゲン原子、炭素数1~6のアルキル基、炭素数1~6の アルコキシ基、炭素数6~18のアリールオキシ基、フ ェニル基、アミノ基、置換アミノ基又は水酸基を示し、 またその中の隣接する2つが、たがいに結合して飽和若 しくは不飽和の5員環又は6員環を形成してもよく、さ ちにR°とR', R°とR', R''とR''及びR''とR 1'は、たがいに結合して飽和若しくは不飽和の5員環又 は6員環を形成してもよい。Z1 及びZ1 は、それぞれ 独立に水素原子、炭素数1~6のアルキル基、置換基を 有する若しくは有しない炭素数6~20のアリール基, 置換基を有する若しくは有しない炭素数7~20のアラ ルキル基又は隣接するベンゼン環に結合する結合手を示 す。また、該置換基とは炭素数1~6のアルキル基、炭 素数1~6のアルコキシ基、炭素数6~18のアリール オキシ基、フェニル基、アミノ基、シアノ基、ニトロ 基、水酸基又はハロゲン原子を示し、これらの置換基は 単一でも複数置換されていてもよい。点線1及び2はそ れぞれ連結することにより複素環構造をとりうることを 示す。〕で表されるターフェニレン誘導体のスチリル化 合物を含有することを特徴とする有機エレクトロルミネ 30 3-264692号公報などが報告又は提案されてい ッセンス素子。

1

【請求項2】 一般式(1)で表されるスチリル化合物 を一対の電極間に挟持してなる請求項1記載の有機エレ クトロルミネッセンス素子。

【請求項3】 発光層が一般式(1)で表されるスチリ ル化合物からなるものである請求項1記載の有機エレク トロルミネッセンス素子。

【請求項4】 正孔注入輸送層が一般式(1)で表され るスチリル化合物からなり、かつ一般式(1)におい のアルキル基、炭素数1~6のアルコキシ基、炭素数6 ~18のアリールオキシ基、フェニル基、アミノ基、置 換アミノ基, 水酸基又はハロゲン原子である請求項1記 載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は新規な有機エレクトロル ミネッセンス素子(以下、EL素子と略記する。) に関 する。さらに詳しくは、正孔輸送性に優れるとともに、

た有機EL素子に関するものである。

[0002]

【従来の技術】電界発光を利用したEL素子は、自己発 光のため視認性が高く、また完全固体素子であるため耐 衝撃性に優れるという特徴を有しており、薄型ディスプ レイ素子、液晶ディスプレイのバックライト、平面光源 などに用いられている。現在実用化されているEL素子 は、分散型EL素子である。この分散型EL素子は、数 10 V、10 k H z 以上の交流電圧を必要とするため駆 20 動回路が複雑である上、製造コストが高く、かつ輝度や 耐久性が不充分であるなどの欠点を有している。 【0003】一方、有機薄膜EL素子は、駆動電圧が1 O V程度まで低下させることができ、高輝度に発光する ため近年盛んに研究が行われ、多くの有機薄膜EL素子 が開発されており、例えば、「Appl. Phys. Lett.」第

151巻, 第913~915ページ(1987年)、特 開昭59-194393号公報、米国特許第4,53 9,507号明細書、特開昭63-295695号公 報、米国特許第4,720,432号明細書、特開昭6 る。これらにおいては、陽極、正孔注入輸送層、発光層 及び陰極からなる電界発光素子が開示されており、具体 的には、正孔注入輸送材料として芳香族第三級アミン が、また発光材料としてアルミニウムキレート錯体が代 表的な例として挙げられている。また、この他にも正孔 輸送性の発光材料も知られており、このようなものの代 表例として、トリフェニルアミン骨格を有するスチリル アミン化合物を挙げることができる。具体的な例として は、特開平3-35083号公報、特開平3-5428 て、R'~R'の中の少なくとも一つが、炭素数1~6 40 9号公報,特開平3-163188号公報,特開平3-200889号公報, 特開平4-348183号公報な どに記載されているものが挙げられる。しかしながら、 これらの化合物は正孔輸送性に優れているものの、結晶 化しやすく、薄膜性に優れる有機EL素子が得られにく いという欠点を有している。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、このような 事情のもとで、正孔輸送性に優れるとともに、素子化し ても結晶化することのない熱安定性の良好な化合物を含 素子化しても結晶化することのない熱安定性の良好な特 50 有する薄膜性に優れた有機EL素子を提供することを目

的としてなされたものである。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、前記の好 ましい性質を有する有機EL素子を開発すべく鋭意研究 を重ねた結果、特定構造のターフェニレン誘導体のスチ リル化合物を発光層や正孔注入輸送層などに用いること* *により、その目的を達成しうることを見出した。本発明 は、かかる知見に基づいて完成したものである。すなわ ち、本発明は、一般式(I)

[0006]

[化2]

$$-CH = CH - CH_2 - CH_2 - CH - CH - CH$$

【0007】 〔式中、R¹~R²ºは、それぞれ独立に水 素原子, ハロゲン原子, 炭素数1~6のアルキル基, 炭 素数1~6のアルコキシ基、炭素数6~18のアリール オキシ基、フェニル基、アミノ基、置換アミノ基又は水 酸基を示し、またその中の隣接する2つがたがいに結合 して飽和若しくは不飽和の5員環又は6員環を形成して もよく、さらにR°とR', R°とR', R''とR''及 びR''とR''は、たがいに結合して飽和若しくは不飽和 の5員環又は6員環を形成してもよい。 Z¹ 及び Z² は それぞれ独立に水素原子、炭素数1~6のアルキル基、 置換基を有する若しくは有しない炭素数6~20のアリ ール基、置換基を有する若しくは有しない炭素数7~2 0のアラルキル基又は隣接するベンゼン環に結合する結 合手を示す。また、該置換基とは炭素数1~6のアルキ ル基、炭素数1~6のアルコキシ基、炭素数6~18の アリールオキシ基、フェニル基、アミノ基、シアノ基、 ニトロ基、水酸基又はハロゲン原子を示し、これらの置 換基は単一でも複数置換されていてもよい。点線1及び 2はそれぞれ連結することにより複素環構造をとりうる ことを示す。〕で表されるターフェニレン誘導体のスチ 30 【0011】 リル化合物を含有することを特徴とする有機エレクトロ ルミネッセンス素子を提供するものである。本発明の有 機EL素子においては、一般式(I)

[0008]

【化3】

【0009】で表されるターフェニレン誘導体のスチリ ル化合物(以下、スチリルアミン化合物と称す。)が用 いられる。上記一般式(I)において、R1~R20は、 それぞれ独立に水素原子, ハロゲン原子, 炭素数1~6 のアルキル基、炭素数1~6のアルコキシ基、炭素数6 ~18のアリールオキシ基、フェニル基、アミノ基、置 換アミノ基又は水酸基を示す。該炭素数1~6のアルキ ル基としては、例えばメチル基、エチル基、n-プロピ ル基、イソプロビル基、n-ブチル基、イソブチル基、

sec-ブチル基、t-ブチル基、イソペンチル基、t -ベンチル基, ネオベンチル基, n-ヘキシル基, イソ ヘキシル基などが、炭素数1~6のアルコキシ基として は、例えばメトキシ基、エトキシ基、n‐プロポキシ 基、イソプロポキシ基、n-ブチルオキシ基、イソブチ ルオキシ基、sec‐ブチルオキシ基、イソベンチルオ キシ基、 t -ペンチルオキシ基、 n - ヘキシルオキシ基 などが、炭素数6~18のアリールオキシ基としては、 例えばフェノキシ基やナフチルオキシ基などが挙げられ 20 る。また、置換アミノ基としては、例えばジメチルアミ ノ基,メチルアミノ基,アニリノ基,ジフェニルアミノ 基などが挙げられる。

【0010】また、該R'~R'®は、その中の隣接する 2つがたがいに結合して飽和若しくは不飽和の5員環又 は6員環を形成してもよく、さらにR°とR', R°と R*, R11とR11及びR11とR11は、たがいに結合して 飽和若しくは不飽和の5員環又は6員環を形成してもよ い。例えばR⁶ とR⁷ 及びR¹⁴とR¹⁵が、たがいに結合 して飽和5員環を形成する場合には、

【化4】

$$(R^{10})R^{17} \xrightarrow{R^{3}} (R^{20})$$

$$(R^{4}) Z^{1} (R^{2})$$

$$(Z^{2})$$

又は

40

$$(R^{18})R^{17}$$
 R^{3}
 R^{1}
 R^{1}
 R^{2}
 R^{2}

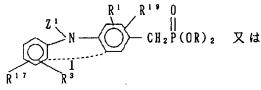
【0012】で表されるものなどが挙げられる。また、 中心骨格のターフェニレンの結合部位については、o -, m-, p-のいずれでもよい。この一般式(I)で 表されるスチリルアミン化合物を正孔注入輸送層に用い る場合は、特にR'~R'6の中の少なくとも一つが、水 素原子以外のもの、すなわち炭素数1~6のアルキル 基、炭素数1~6のアルコキシ基、炭素数6~18のア 50 リールオキシ基、フェニル基、アミノ基、置換アミノ

又は

【0021】〔式中、R¹~R¹, R¹′~R¹°, Z¹, Z¹, 1及び2は前記と同じである。〕で表されるアル デヒド化合物とを、塩基存在下で縮合させる方法(Wi ttig反応又はWittig-Horner反応) に より製造することができる。

*〈方法2〉 一般式(c) [0022] 【化9】

【0023】 〔式中、R'~R16は前記と同じであ % [0024] る。〕で表されるジアルデヒド化合物と、一般式(d)※



又は

$$(R0)_{2}PH_{2}C \xrightarrow{R^{2} 0} R^{2} \\ \downarrow \\ R^{4} \\ R^{1}$$

【0025】〔式中、R, R¹~R¹, R¹′~R²°, Z ホスホン酸エステルとを、塩基存在下で縮合させる方法 (Wittig反応又はWittig-Horner反 応) により製造することができる。前記製造方法におい ては、通常反応溶媒が用いられる。該反応溶媒として は、炭化水素類、アルコール類、エーテル類が好まし く、具体的には、メタノール;エタノール;イソプロバ ノール; ブタノール; 2-メトキシエタノール; 1, 2 -ジメトキシエタン;ビス(2-メトキシエチル)エー テル;ジオキサン;テトラヒドロフラン;トルエン;キ シレン;ジメチルスルホキシド;N,N-ジメチルホル 50 上記一般式(I)で表されるスチリルアミン化合物の具

ムアミド; N-メチルピロリドン; 1, 3-ジメチル-1 , Z¹ , 1及び2は前記と同じである。〕で表される 40 2 - イミダゾリジノンなどが挙げられる。特に、テトラ ヒドロフラン及びジメチルスルホキシドが好適である。 【0026】また、縮合剤として、例えば水酸化ナトリ ウム, 水酸化カリウム, ナトリウムアミド, 水素化ナト リウム, n-ブチルリチウム,ナトリウムメチラート, カリウム t ーブトキシドなどが好ましく用いられ、特に n-ブチルリチウム及びカリウムt-ブトキシドが好適 である。反応温度は、使用する原料の種類などにより異 なり、一概に定めることはできないが、通常は0~10 0℃の範囲、好ましくは0℃~室温の範囲で選ばれる。

体例としては、以下に示す化合物(1)~(31)を挙 * げることができるが、もちろんこれらに限定されるものではない。 *

* [0027] 【化11】

[(412]

[0029]

基、水酸基又はハロゲン原子であるものが好適である。 【0013】 Z¹及び Z゚は、それぞれ独立に水素原 子、炭素数1~6のアルキル基、置換基を有する若しく は有しない炭素数6~20のアリール基、置換基を有す る若しくは有しない炭素数7~20のアラルキル基又は 隣接するベンゼン環に結合する結合手を示す。該炭素数 1~6のアルキル基としては、例えばメチル基、エチル 基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、 イソブチル基、ネオペンチル基、n-ヘキシル基、イソ ては、例えばフェニル基、ナフチル基、ターフェニル 基、アントラニル基、ピレニル基、ペリレニル基など が、該炭素数7~20のアラルキル基としては、例えば ベンジル基やフェネチル基などが挙げれらる。また、置 換基としては、メチル基、エチル基、n-プロビル基、 イソプロビル基、n-ブチル基、イソブチル基、sec*

* - ブチル基、t - ブチル基、イソペンチル基、t - ペン チル基, ネオペンチル基, n-ヘキシル基, イソヘキシ ル基などの炭素数1~6のアルキル基、メトキシ基、エ トキシ基、n‐ブロボキシ基、イソブロポキシ基、n‐ ブチルオキシ基、イソブチルオキシ基、sec‐ブチル オキシ基、イソペンチルオキシ基、t-ペンチルオキシ 基、n-ヘキシルオキシ基などの炭素数1~6のアルコ キシ基、フェノキシ基、ナフチルオキシ基などの炭素数 6~18のアリールオキシ基、フェニル基、アミノ基、 ヘキシル基などが、該炭素数6~20のアリール基とし 10 シアノ基、ニトロ基、水酸基又はハロゲン原子が挙げら れ、これらの置換基は単一でも複数置換されていてもよ い。さらに、点線1及び2は、それぞれ連結することに より複素環構造、具体的には、

[0014] 【化5】

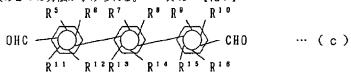
(4)

【0015】で表されるカルバゾール環、あるいは ※【化6】

[0016]

又は

【0017】で表されるアクリジン環構造をとりうると ★〈方法1〉 とを示す。上記一般式(I)で表されるスチリルアミン 一般式(a) 化合物は、種々の公知の方法によって製造することがで [0018] きる。具体的には、次の2つの方法が挙げられる。 【化7】 **★**40



【0019】〔式中、Rは炭素数1~4のアルキル基又 はフェニル基を示し、R'~R'6は前記と同じであ る。〕で表されるホスホン酸エステルと、一般式(b)

[0020]

【化8】

$$(1 0)$$

$$(1 1 0)$$

$$(1 1 0)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2)$$

$$(1 1 2$$

[0030] [化14]

(13)

$$C = CH$$
 $CH = CH$ $C =$

$$\begin{array}{c|c}
(14) \\
\hline
ON \\
C2H5
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CH = CH \\
\hline
ON \\
C2H5
\end{array}$$

$$C = CH$$

$$CH = CH$$

$$C = CH$$

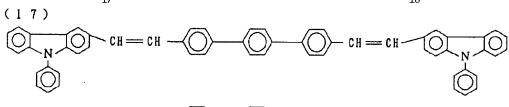
$$C = CH$$

$$C = CH$$

$$C = CH$$

$$\begin{array}{c|c} (16) \\ \hline \\ \hline \\ CH_2 \\ \hline \\ \hline \end{array}$$

[(化15]



$$C_{1}H_{5}$$

$$C_{2}H_{5}$$

$$C_{2}H_{5}$$

[0032] [化16]

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & &$$

(11)

[0033] 40 [化17]

[0034] 40 [作18]

[0035]

【0036】このようにして得られた本発明の前記一般 式(1)で表されるスチリルアミン化合物は、EL素子 における発光材料又は正孔注入輸送材料として有効であ る。とのスチリルアミン化合物を発光層とする場合は、 例えば蒸着法, スピンコート法, キャスト法などの公知 の方法によって、一般式(1)のスチリルアミン化合物 を薄膜化することにより形成することができるが、特に 50 は、特開昭59-194393号公報などに開示されて

分子堆積膜とすることが好ましい。ここで、分子堆積膜 とは、該化合物の気相状態から沈着され形成された薄膜 や、該化合物の溶液状態又は液相状態から固体化され形 成された膜のことであり、例えば蒸着膜などを示すが、 通常との分子堆積膜はLB法により形成された薄膜(分 子累積膜)とは区別することができる。また、該発光層 いるように、樹脂などの結着剤と該化合物とを、溶剤に 溶かして溶液としたのち、これをスピンコート法などに より薄膜化し、形成することができる。このようにして 形成された発光層の膜厚については特に制限はなく、適 **宜状況に応じて選ぶことができるが、通常5nmないし** 5μmの範囲で選定される。

27

【0037】 このE L素子における発光層は、(1)電 界印加時に、陽極又は正孔注入輸送層により正孔を注入 することができ、かつ陰極又は電子注入層より電子を注 入することができる注入機能、(2)注入した電荷(電 10 子と正孔)を電界の力で移動させる輸送機能、(3)電 子と正孔の再結合の場を発光層内部に提供し、これを発 光につなげる発光機能などを有している。なお、正孔の 注入されやすさと、電子の注入されやすさに違いがあっ てもよいし、正孔と電子の移動度で表される輸送能に大 小があってもよいが、どちらか一方の電荷を移動すると とが好ましい。この発光層に用いる前記一般式(I)で 表される化合物は、一般にイオン化エネルギーが6.0 e V程度より小さいので、適当な陽極金属又は陽極化合物 を選べば、比較的正孔を注入しやすい。また電子親和力 20 る。 は2.8 e V程度より大きいので、適当な陰極金属又は陰 極化合物を選べば、比較的電子を注入しやすい上、電 子、正孔の輸送能力も優れている。さらに固体状態の蛍 光性が強いため、該化合物やその会合体又は結晶などの 電子と正孔の再結晶時に形成された励起状態を光に変換 する能力が大きい。

【0038】本発明の化合物を用いたEL素子の構成 は、各種の態様があるが、基本的には、一対の電極(陽 極と陰極)間に、前記発光層を挟持した構成とし、これ に必要に応じて、正孔注入輸送層や電子注入層を介在さ 30 せればよい。介在方法としては、ポリマーへの混ぜ込み や同時蒸着がある。具体的には、(1)陽極/発光層/ 陰極, (2)陽極/正孔注入輸送層/発光層/陰極,

(3)陽極/正孔注入輸送層/発光層/電子注入層/陰 極, (4)陽極/発光層/電子注入層/陰極などの構成 を挙げることができる。該正孔注入輸送層や電子注入層 は、必ずしも必要ではないが、これらの層があると発光 性能が一段と向上する。また、前記構成の素子において は、いずれも基板に支持されていることが好ましく、該 基板については特に制限はなく、従来EL素子に慣用さ 40 れているもの、例えば、ガラス、透明プラスチック、石 英などからなるものを用いることができる。

【0039】このEL素子における陽極としては、仕事 関数の大きい(4 e V以上)金属,合金,電気伝導性化 合物及びこれらの混合物を電極物質とするものが好まし く用いられる。このような電極物質の具体例としてはA uなどの金属、Cul, ITO、SnOz, ZnOなど の誘電性透明材料が挙げられる。該陽極は、これらの電 極物質を蒸着やスパッタリングなどの方法により、薄膜 を形成させることにより作製することができる。この電 50 5,402 号明細書, 同3,820,989 号明細書, 同3,5

極より発光を取り出す場合には、透過率を10%より大 きくすることが望ましく、また、電極としてのシート抵 抗は数百Ω/□以下が好ましい。さらに膜厚は材料にも よるが、通常10nmないし1μm, 好ましくは10~ 200nmの範囲で選ばれる。

【0040】一方、陰極としては、仕事関数の小さい (4 e V以下)金属、合金、電気伝導性化合物及びこれ らの混合物を電極物質とするものが用いられる。とのよ うな電極物質の具体例としては、ナトリウム、ナトリウ ムーカリウム合金、マグネシウム、リチウム、マグネシ ウム/銅混合物、Al/AlO2、インジウムなどが挙 げられる。該陰極は、これらの電極物質を蒸着やスパッ タリングなどの方法により、薄膜を形成させることによ り、作製することができる。また、電極としてのシート 抵抗は数百Ω/□以下が好ましく、膜厚は通常10nm ないし1μm, 好ましくは50~200nmの範囲で選 ばれる。なお、このEL素子においては、該陽極又は陰 極のいずれか一方が透明又は半透明であることが、発光 を透過するため、発光の取出し効率がよく好都合であ

【0041】本発明の化合物を用いるEL素子の構成 は、前記したように、各種の態様があり、前記(2)又 は(3)の構成のEL素子における正孔注入輸送層は、 正孔伝達化合物からなる層であって、陽極より注入され た正孔を発光層に伝達する機能を有し、この正孔注入輸 送層を陽極と発光層との間に介在させることにより、よ り低い電界で多くの正孔が発光層に注入される。その 上、発光層に陰極又は電子注入層より注入された電子 は、発光層と正孔注入輸送層の界面に存在する電子の障 壁により、この発光層内の界面付近に蓄積されEL素子 の発光効率を向上させ、発光性能の優れたEL素子とす

【0042】前記正孔注入輸送層に用いられる正孔伝達 化合物は、電界を与えられた2個の電極間に配置されて 陽極から正孔が注入された場合、該正孔を適切に発光層 へ伝達しうる化合物であって、例えば10°~10°V /cmの電界印加時に、少なくとも10⁻⁸cm²/(V ・秒)の正孔移動度をもつものが好適である。このよう な正孔伝達化合物については、前記の好ましい性質を有 するものであれば特に制限はなく、従来、光導電材料に おいて、正孔の電荷輸送材として慣用されているものや EL素子の正孔注入輸送層に使用される公知のものの中 から任意のものを選択して用いることができる。

【0043】該電荷輸送材としては、例えばトリアゾー ル誘導体(米国特許第3,112,197号明細書などに記 載のもの)、オキサジアゾール誘導体(米国特許第3,1 89,447号明細書などに記載のもの)、イミダゾール 誘導体(特公昭37-16096号公報などに記載のも の)、ポリアリールアルカン誘導体(米国特許第3.61

42,544号明細書, 特公昭45-555号公報, 同5 1-10983号公報, 特開昭51-93224号公 報,同55-17105号公報,同56-4148号公 報,同55-108667号公報,同55-15695 3号公報, 同56-36656号公報などに記載のも の)、ビラゾリン誘導体及びビラゾロン誘導体(米国特 許第3,180,729 号明細書, 同4,278,746 号明細 書,特開昭55-88064号公報,同55-8806 5号公報, 同49-105537号公報, 同55-51 086号公報, 同56-80051号公報, 同56-8 10 -21H, 23H-ポルフィリン銅(II); 5, 10, 8141号公報,同57-45545号公報,同54-112637号公報,同55-74546号公報などに 記載のもの)、フェニレンジアミン誘導体(米国特許第 3,615,404 号明細書,特公昭51-10105号公 報,同46-3712号公報,同47-25336号公 報, 特開昭54-53435号公報, 同54-1105 36号公報,同54-119925号公報などに記載の もの)、アリールアミン誘導体(米国特許第3,567,4 50号明細書, 同3,180,703号明細書, 同3,24 32,103号明細書, 同4,175,961号明細書, 同 4,012,376号明細書,特公昭49-35702号公 報, 同39-27577号公報, 特開昭55-1442 50号公報,同56-119132号公報,同56-2 2437号公報、西独特許第1.110.518号明細書な どに記載のもの)、アミノ置換カルコン誘導体(米国特 許第3,526,501 号明細書などに記載のもの)、オキ サゾール誘導体(米国特許第3,257,203号明細書な どに記載のもの)、スチリルアントラセン誘導体(特開 レノン誘導体(特開昭54-110837号公報などに 記載のもの)、ヒドラゾン誘導体(米国特許第3.71 7,462 号明細書,特開昭54-59143号公報,同 55-52063号公報, 同55-52064号公報, 同55-46760号公報,同55-85495号公 報, 同57-11350号公報, 同57-148749 号公報などに記載されているもの)、スチルベル誘導体 (特開昭61-210363号公報, 同61-2284 51号公報, 同61-14642号公報, 同61-72 255号公報, 同62-47646号公報, 同62-3 40 -トリルアミン) -4'-[4 (ジ-p-トリルアミ 6674号公報,同62-10652号公報,同62-30255号公報, 同60-93445号公報, 同60 -94462号公報, 同60-174749号公報, 同 60-175052号公報などに記載のもの) などを挙 げることができる。

29

【0044】これらの化合物を正孔伝達化合物として使 用することができるが、次に示すボルフィリン化合物 (特開昭63-295695号公報などに記載のもの) 及び芳香族第三級アミン化合物及びスチリルアミン化合 物(米国特許第4,127,412号明細書,特開昭53- 50 電子注入層(電子注入輸送層)は、電子伝達化合物から

27033号公報, 同54-58445号公報, 同54 -149634号公報, 同54-64299号公報, 同 55-79450号公報, 同55-144250号公 報,同56-119132号公報,同61-29555 8号公報, 同61-98353号公報, 同63-295 695号公報などに記載のもの)、特に該芳香族第三級 アミン化合物を用いることが好ましい。

【0045】該ポルフィリン化合物の代表例としては、 ポルフィリン; 5, 10, 15, 20-テトラフェニル 15, 20-テトラフェニル-21H, 23H-ボルフ ィリン亜鉛(II);5,10,15,20-テトラキス (ベンタフルオロフェニル) -21H, 23H-ポルフ ィリン;シリコンフタロシアニンオキシド;アルミニウ ムフタロシアニンクロリド;フタロシアニン(無金 属);ジリチウムフタロシアニン;銅テトラメチルフタ ロシアニン;銅フタロシアニン;クロムフタロシアニ ン; 亜鉛フタロシアニン; 鉛フタロシアニン; チタニウ ムフタロシアニンオキシド;マグネシウムフタロシアニ 0,597 号明細書, 同3,658,520 号明細書, 同4,2 20 ン;銅オクタメチルフタロシアニンなどが挙げられる。 また該芳香族第三級アミン化合物及びスチリルアミン化 合物の代表例としては、N, N, N', N'-テトラフ ェニルー (1, 1'ービフェニル) -4, 4'ージアミ ン; N, N' -ビス (3-メチルフェニル) -N, N'ージフェニルー〔1、1'ービフェニル〕-4、4'-ジアミン;2,2-ビス(4-ジ-p-トリルアミノフ ェニル)プロパン;1,1-ビス(4-ジ-p-トリル アミノフェニル) シクロヘキサン; N, N, N', N' ーテトラーpートリルー(1, 1'ービフェニル)ー 昭56-46234号公報などに記載のもの)、フルオ 30 4,4'-ジアミン;1,1-ビス(4-ジ-p-トリ ルアミノフェニル) - 4 - フェニルシクロヘキサン;ビ ス(4-ジメチルアミノ-2-メチルフェニル)フェニ ルメタン; ビス (4 - ジーp - トリルアミノフェニル) フェニルメタン; N, N' -ジフェニル-N, N' -ジ (4-x++)7x=n) - (1, 1'-i7x=n)-4, 4'-ジアミン; N, N, N', N'-テトラフ ェニルー4,4'-ジアミノジフェニルエーテル;4, 4'-ビス(ジフェニルアミノ)クオードリフェニル: N, N, N-トリ (p-トリル) アミン; 4-(ジ-p ン) スチリル] スチルベン; 4-N, N-ジフェニルア ミノー(2-ジフェニルビニル)ベンゼン:3-メトキ シ-4'-N, N-ジフェニルアミノスチルベン:N-フェニルカルバゾールなどが挙げられる。

【0046】上記EL素子における該正孔注入輸送層 は、これらの正孔伝達化合物一種又は二種以上からなる 一層で構成されてもよいし、あるいは、前記層とは別種 の化合物からなる正孔注入輸送層を積層したものであっ てもよい。一方、前記(3)の構成のEL素子における

なるものであって、陰極より注入された電子を発光層に 伝達する機能を有している。このような電子伝達化合物 について特に制限はなく、従来公知の化合物の中から任 意のものを選択して用いることができる。該電子伝達化*

【0048】などのニトロ置換フルオレノン誘導体、

[0049]

【化21】

【0052】などのジフェニルキノン誘導体〔「ポリマ ー・プレプリント(Polymer Preprints), ジャパン」第 37巻, 第3号, 第681ページ (1988年) などに 記載のもの〕、あるいは

[0053] 【化23】

$$A r' \xrightarrow{N-N} A r^2$$

【0056】〔式中、Ar¹~Ar³及びAr³は、そ れぞれ独立に置換又は無置換のアリール基を示し、Ar ・ は置換又は無置換のアリーレン基を示す。〕で表され る電子伝達化合物が挙げられる。ここで、アリール基と 50 フェニレン基、アントラセニレン基、ベリレニレン基、

* 合物の好ましい例としては、 [0047] 【化20】

※【0050】などのチオピランジオキシド誘導体、

10 [0051] 【化22】

★【0054】などの化合物〔「ジャーナル・オブ・アブ ライド・フィジックス(J.Apply.Phys.)」第27巻、 第269頁(1988年)などに記載のもの〕や、アン トラキノジメタン誘導体(特開昭57-149259号 公報, 同58-55450号公報, 同61-22515 1号公報, 同61-233750号公報, 同63-10 30 4061号公報などに記載のもの)、フレオレニリデン メタン誘導体(特開昭60-69657号公報, 同61 -143764号公報, 同61-148159号公報な どに記載のもの)、アントロン誘導体(特開昭61-2 25151号公報、同61-233750号公報などに 記載のもの) また、次の一般式 (II) 又は (III) [0055] 【化24】

$$A r^{3} \xrightarrow{N-N} A r^{2} \qquad \cdots (II)$$

$$A r^{3} \xrightarrow{N-N} A r^{4} \xrightarrow{N-N} A r^{5} \qquad \cdots (III)$$

してはフェニル基、ナフチル基、ビフェニル基、アント ラニル基、ペリレニル基、ピレニル基などが挙げられ、 アリーレン基としてはフェニレン基、ナフチレン基、ビ

ピレニレン基などが挙げられる。また、置換基としては 炭素数1~10のアルキル基、炭素数1~10のアルコ キシ基又はシアノ基などが挙げられる。この一般式(I I) 又は (III)で表される化合物は、薄膜形成性のもの *

33

*が好ましい。一般式(II)又は(III)で表される化合物 の具体例としては、

[0057]

【化25】

[0058]

[0059]

【0060】など、「Appl. Phys. Lett.」第55巻、 第1489ページ(1989年)に開示されているオキ サジアゾール誘導体などを挙げることができる。なお、 正孔注入輸送層及び電子注入層は電荷の注入性、輸送 性、障壁性のいずれかを有する層であり、上記した有機 材料の他にSi系、SiC系、CdS系などの結晶性な いし非結晶性材料などの無機材料を用いることもでき る。有機材料を用いた正孔注入輸送層及び電子注入層 は、発光層と同様にして形成することができ、無機材料 を用いた正孔注入輸送層及び電子注入層は真空蒸着法や スパッタリングなどにより形成できるが、有機及び無機 のいずれの材料を用いた場合でも発光層のときと同様の 理由から真空蒸着法により形成することが好ましい。

方法の例を、各構成の素子それぞれについて説明する。 前記の陽極/発光層/陰極からなるEL素子の作製法に ついて説明すると、まず適当な基板上に、所望の電極物 40 質、例えば陽極用物質からなる薄膜を、1μm以下、好 ましくは10~200nmの範囲の膜厚になるように、 **蒸着やスパッタリングなどの方法により形成させ、陽極** を作製したのち、この上に発光材料である一般式(1) で表されるスチリルアミン化合物の薄膜を形成させ、発 光層を設ける。該発光材料の薄膜化の方法としては、例 えばスピンコート法、キャスト法、蒸着法などがある が、均質な膜が得られやすく、かつピンホールが生成し にくいなどの点から、蒸着法が好ましい。該発光材料の 薄膜化に、との蒸着法を採用する場合、その蒸着条件 【0061】次に、本発明のEL素子を作製する好適な 50 は、使用する発光層に用いる有機化合物の種類、分子堆 積膜の目的とする結晶構造,会合構造などにより異なるが、一般にボート加熱温度50~400℃,真空度10~3~10~3 Pa,蒸着速度0.01~50nm/sec,基板温度−50~+300℃,膜厚5nmないし5μmの範囲で適宜選ぶことが望ましい。次にこの発光層の形成後、その上に陰極用物質からなる薄膜を、1μm以下、好ましくは50~200nmの範囲の膜厚になるように、例えば蒸着やスパッタリングなどの方法により形成させ、陰極を設けることにより、所望のEL素子が得られる。なお、このEL素子の作製においては、作製順 10序を逆にして、陰極,発光層,陽極の順に作製することも可能である。

35

【0062】また、一対の電極間に正孔注入輸送材料、 発光材料、電子注入材料を混合させた形で電極間に挟持 させ発光層とした、陽極/発光層/陰極からなる素子の 場合の作製方法としては、例えば適当な基板の上に、陽 極用物質からなる薄膜を形成し、正孔注入輸送材料、発 光材料、電子注入材料、ポリビニルカルバゾールなどの 結着剤などからなる溶液を塗布するか、又はこの溶液か ら浸漬塗工法により薄膜を形成させ発光層とし、その上 20 に陰極用物質からなる薄膜を形成させるものがある。と こで、作製した発光層上に、さらに発光層の材料となる 素子材料を真空蒸着し、その上に陰極用物質からなる薄 膜を形成させてもよい。あるいは、正孔注入輸送材料, 電子注入材料及び発光材料を同時蒸着させ発光層とし、 その上に陰極用物質からなる薄膜を形成させてもよい。 【0063】次に、陽極/正孔注入輸送層/発光層/陰 極からなるEL素子の作製法について説明すると、ま ず、陽極を前記のEL素子の場合と同様にして形成した のち、その上に、正孔伝達化合物からなる薄膜をスピン 30 コート法などにより形成し、正孔注入輸送層を設ける。 この際の条件は、前記発光材料の薄膜形成の条件に準じ

ればよい。次に、この正孔注入輸送層の上に、順次発光 層及び陰極を、前記EL素子の作製の場合と同様にして 設けることにより、所望のEL素子が得られる。なお、 このEL素子の作製においても、作製順序を逆にして、 陰極、発光層、正孔注入輸送層、陽極の順に作製すると とも可能である。さらに、陽極/正孔注入輸送層/発光 層/電子注入層/陰極からなるEL素子の作製法につい て説明すると、まず、前記のEL素子の作製の場合と同 様にして、陽極、正孔注入輸送層、発光層を順次設けた のち、この発光層の上に、電子伝達化合物からなる薄膜 をスピンコート法などにより形成して、電子注入層を設 け、次いでこの上に、陰極を前記EL素子の作製の場合 と同様にして設けることにより、所望のEL素子が得ら れる。なお、このEL素子の作製においても、作製順序 を逆にして、陽極、電子注入層、発光層、正孔注入輸送 層, 陽極の順に作製してもよい。

【0064】このようにして得られた本発明の有機EL素子に、直流電圧を印加する場合には、陽極を+,陰極を-の極性として電圧1~30V程度を印加すると、発光が透明又は半透明の電極側より観測できる。また、逆の極性で電圧を印加しても電流は流れず発光は全く生じない。さらに、交流電圧を印加する場合には、陽極が+,陰極が-の状態になったときのみ発光する。なお、印加する交流の波形は任意でよい。

[0065]

【実施例】更に、本発明を製造例及び実施例により詳し く説明する。

製造例1 スチリルアミン化合物の製造 次に示す反応式に従ってスチリルアミン化合物(1)を 製造した。

[0066] [化28]

【0067】4、4'-ビス(ブロモメチル)-1、 1':4',1"-ターフェニル<math>8.3g(0.02モル) と亜リン酸トリエチル 10.6 g (0.0 6 4 モル) とを l 40 δ=1.2 p p m (t, 12 H, エトキシ基の-CH, の 25℃で反応させたのち、n-ヘキサン100ミリリッ トルで洗浄後、白色沈殿を得た。 得られた白色沈殿は 収量10g(収率94%),融点158~160℃であ った。また、プロトン核磁気共鳴(¹H-NMR, 基 準:テトラメチルシラン(TMS),溶媒:CDC 1, 〕測定の結果、

δ=7.1~7.3 ppm (m, 12H, 中心のターフェニ

 $\delta = 4.0$ p p m (q, 8H, エトキシ基の - CH₂ の H)

 $\delta = 3.2 ppm (d, 4H, ^{31}P-CH_2 hyrrup)$ $\mathcal{O}H$, J = 20 Hz)

であった。次に、このホスホン酸エステル1.9g(0.0 035モル), 4-(N, N-ジフェニルアミノ)ベン ズアルデヒド2.5g (0.0091モル) 及びカリウム t -ブトキシド0.86g (0.0077モル) をジメチルス ルホキシド (DMSO) 30ミリリットルに懸濁し、室 温(20~25℃)にて反応させた。得られた反応物を 一晩放置後、メタノール40ミリリットルと水10ミリ リットルとの混合液を添加し、析出した黄色粉末をろ過 50 して得られたろ塊をシリカゲルカラムにて精製した。そ

の結果、得られた黄色粉末は収量1.5g(収率55 %),融点272.5~274℃であった。さらに、この 黄色粉末をボート温度350℃にて昇華精製し、これを トルエン再結晶したものをサンプルとして用いた。ま た、プロトン核磁気共鳴〔 'H-NMR,基準:テトラ メチルシラン (TMS)、溶媒:CDC1,〕測定の結

 $\delta = 6.9 \sim 7.6$ ppm (m, 44H, 中心ターフェニレ ン、ビニル、末端トリフェニルアミンのH) であった。元素分析の結果〔()は計算値〕、 $C_{so}H$ 10 と同様な操作を行い、第1表に示す物性を有する各種化 1.N2 として

C: 90.72% (90.59%) H: 5.57% (5.77%)

N: 3.71% (3.64%)であった。さらに、質量分析の結果 $m/z = 768 (M^*: z = 1), 384 (M^{2*}: z =$

であった。以上から、目的のスチリルアミン化合物 (1)が得られていることが確認された。

【0068】製造例2~7

製造例1において、対応するアルデヒド及びホスホン酸 エステルを第1表に示すように変えた以外は、製造例1 合物を製造した。

[0069] 【表1】

	,	41	(22)		42	711, I (
第 1 表-1	ホスホン酸エステルの種類	$(B10)_{2}PH_{2}C \longrightarrow CH_{3} \longrightarrow 0$ $(B10)_{2}PH_{2}C \longrightarrow CH_{2}P(0B1)_{2}$	$(Bt0)_{2}PH_{2}C \longrightarrow CH_{3} \longrightarrow 0$ $H_{3}C \longrightarrow H_{3}C$	(Bt0), PH2 C (Bt0), PH2 C (Bt0),	(B10), PH, C (B10), CH, PH, C (B1),	
	アルデヒドの種類	CHO CHO	О — N — С Н 0	E t	ON NO N	Bt:-CH1 CH3
:	製造角	2	ငာ	4	5	

【0070】 【表2】

【0071】 【表3】

	43			(23)
第 1 表-2	ホスホン酸エステルの種類	(E10), PH2C CH2P (OBt), HsC	(E(0);PH ₂ C (OEt);	10
	アルデヒドの種類	E t	C H 2	30
	製造例	9	7	

(24)

製造例	化合物の	化合 4	あの特性
	種類	性 状	融 点(℃)
2	(2)	黄色粉末	2 3 2 ~ 2 3 4. 5
		(緑色蛍光)	
3	(3)	黄色粉末	3 1 4. 5 ~ 3 1 6
		(青緑蛍光)	
4	(13)	淡黄色粉末	3 0 0 <
		(青緑蛍光)	
5	(14)	淡黄白色粉末	284~285
		(青色蛍光)	
6	(15)	白色粉末	3 0 0 <
		(青紫蛍光)	
7	(16)	黄色粉末	3 0 0 <
		(緑色蛍光)	

【0072】実施例1(発光材料としての検討)

25mm×75mm×1.1mmのガラス基板上に蒸着法 により厚さ100nmのITO膜(陽極に相当)を設け たものを透明支持基板とした。この透明支持基板をイソ プロピルアルコールで5分間超音波洗浄し、さらに純水 中で5分間超音波洗浄したのち、UVイオン洗浄器(サ ムコインターナショナル社製)にて基板温度150℃で 20分間洗浄した。この透明支持基板を乾燥窒素ガスで 板ホルダーに固定し、モリブテン製の抵抗加熱ボートに $N, N' - \forall X (4 - \lambda + \lambda) - N, N' - \forall$ フェニルー〔1,1'ービフェニル〕-4,4'ージア ミン (以下、TPD (P) と略す。) を200mg入 れ、さらに別のモリブテン製の抵抗加熱ボートに製造例 1で得られた化合物(1)で表される4,4"-ビス $(2 - \{4 - (N, N - i) \})$ $(2 - \{4 - (N, N - i) \})$ [(-1, 1)] = 1, 1' : 4', 1" - ターフェニル (DP)AVTPと略す。)を200mg入れた。

【0073】次いで、真空槽を4×10⁻¹Paで減圧し 40 たのち、TPD(P)の入った前記加熱ボートに通電し て2 1 5 ℃まで加熱し、蒸着速度0.1~0.3 n m/秒で TPD(P)を蒸着して膜厚60nmのTPD(P)層 を設けた。この際の基板温度も室温であった。このよう にして設けたTPD (P)層が、正孔注入輸送層に該当 する。次いで、DPAVTPの入った前記加熱ボートに 通電して350℃まで加熱し、蒸着速度0.1~0.3 n m /秒で上記TPD (P)層の上に蒸着して膜厚40nm の発光層を設けた。

【0074】次に、これら2層の有機物層を積層した透 50 【0075】実施例2~7(発光材料としての検討)

明支持基板を真空槽から取り出し、発光層の上にステン レススチール製のマスクを配置して再び基板ホルダーに 固定した。次いで、モリブテン製の抵抗加熱ボートにト リス(8-キノリノール)アルミニウム(以下、A1a , と略す。)を200mgを入れて真空槽にて蒸着し た。さらに、マグネシウムリボン1gを入れたモリブデ ン製の抵抗加熱ボートと銀ワイヤー500mgを入れた タングステン製バスケットとを真空槽に装着した。その 乾燥して市販の蒸着装置〔日本真空技術(株)製〕の基 30 後、真空槽を1×10~9aまで減圧した。減圧後、A 1 q 』を入れたボートを270℃まで加熱し、蒸着速度 0.1~0.3 n m/秒で発光層上にA1q₁を蒸着して膜 厚20nmのAlq、層(電子注入層に相当)を設け た。続けて、銀ワイヤー入りのバスケットに通電して蒸 着速度0.1 n m/秒で銀を蒸着させると同時にマグネシ ウムリボン入りのボートに通電して蒸着速度1.4~2.0 nm/秒でマグネシウムを蒸着した。この二元同時蒸着 により、Alg、層上に膜厚150nmのマグネシウム -銀層(陰極に相当)が形成された。この素子の I T O 電極を陽極とし、マグネシウムー銀層を陰極として、直 流4 Vを印加したところ、電流密度が15.9 ミリアンペ ア/cm゚の電流が流れ、ピーク波長500mmの青気 味緑色の発光を得た。このときの輝度は82cd/m² であり、発光効率は0.4ルーメン/Wであった。得られ た発光は、DPAVTPの固体蛍光(入パー max = 500 nm)とほぼ一致することからDPAVTPからの発光 と確認された。作製した素子について、空気中に放置し た結果、一ヶ月間経過しても結晶化することなく、均一 な薄膜が維持されていた。